

報告番号

\* 甲第1303号

# 主論文の要旨

題名 光通信用 InGaAsP/InP

光機能素子に関する研究

氏名 酒井士郎

## 主論文の要旨

報告番号 ※甲第1303号 氏名 酒井士郎

1970年の低損失光ファイバと室温で連続発振する半導体レーザの発明以来、光ファイバ通信実現に向け各国で活発に研究が行なわれ、GaAlAs/GaAs 半導体レーザを光源とし、Si APD(シリコンなどれ光ダイオード)を受光器とする波長  $0.8\text{ }\mu\text{m}$  帯での光通信はもはや実用間近かの状態になった。しかし、その後光ファイバの低損失化とともに光ファイバの低損失波長領域はだんだん長波長側に移動し、1976年に波長  $1.2\text{ }\mu\text{m}$  付近で  $0.5\text{ dB/km}$ 、1979年には波長  $1.55\text{ }\mu\text{m}$  で  $0.2\text{ dB/km}$  という極低損失光ファイバが報告されるに至った。しかるに、従来のGaAlAs/GaAs レーザは波長  $0.9\text{ }\mu\text{m}$  より長波長側では発振不可能であり、かつ Si APDは波長  $1.1\text{ }\mu\text{m}$  以上では感度がよい。そこで、最近の光ファイバの低損失領域である波長  $1.0\sim1.7\text{ }\mu\text{m}$  帯での光源、光検出器の研究開発が強く望まれている。

本研究は波長  $0.95\sim1.7\text{ }\mu\text{m}$  にハンドキャップエネルギーを有する新しいⅢ-V族四元化合物半導体 InGaAsP を用いた光源および光検出器の開発を行なったものである。

本論文は7章よりなる。以下簡単に各章を要約する。

# 主論文の要旨

|      |     |   |    |      |
|------|-----|---|----|------|
| 報告番号 | ※甲第 | 号 | 氏名 | 酒井士郎 |
|------|-----|---|----|------|

## 第1章 序論

本章では波長  $1.0 \sim 1.7\text{ }\mu\text{m}$  帯における光機能素子材料を展望し、InGaAsP/InP 系の立ち位置を明らかにした。また本論文の構成を示し、本論文の目的およびその意義について述べた。

古くから知られている物質で波長  $1.0 \sim 1.7\text{ }\mu\text{m}$  帯にハンドギャップ<sup>0</sup>を有するものに Ge(ゲルマニウム)があるが、Ge は間接遷移型半導体であるので光源としてのレーザ発振が困難であり、また現在得られている Ge APD は暗電流が大きく光信用受光器として十分なものとはいい難い。Ge 以外にこの波長帯にハンドギャップ<sup>0</sup>を有するものは混晶以外によく、広範な材料探索がなされた結果、InGaAsP/InP 系、GaAsSb/GaAlAsSb 系、InGaAs/InGaP 系などの光源、光検出器が報告された。この中でも InGaAsP/InP 系は、(1) InP 基板に格子整合をしながらのエピメキシャル成長が可能であるので素子を作製するのに十分な良質の結晶が得られること、(2) その固相比を変化させることにより格子整合条件を満足しながら光ファイバの低損失領域をすべてカバーする波長  $0.95 \sim 1.7\text{ }\mu\text{m}$  の広い範囲でハンドギャップ<sup>0</sup>を可変にできること、などのため最も研究が進んでおり、データも豊富である。本研究では良質の結晶を用い、光通信に適した光源、光検出器を得るという目的でこの混

# 主論文の要旨

|  |     |   |    |      |
|--|-----|---|----|------|
| 報告番号   | ※甲第 | 号 | 氏名 | 酒井士郎 |
| 晶をとり上げ、素子の最適化、試作、および新しい素子の提案を行なった。   |     |   |    |      |
| 第二章 ヘテロ構造光検出器の理論   |     |   |    |      |
| 光通信用光検出器には高感度、高速応答という特性が要求されるが、InGaAsP/InP系を用いて作製されるいろいろな構造の光ダイオードの感度および高速応答特性に関する理論的検討は従来行なわれていなかった。本章では、光照射により発生された光ダイオード内少数キャリヤの輸送方程式を解くことにより、いろいろな構造(ホモ接合構造、シングルヘテロ構造、アーブルヘテロ構造)の光ダイオードの量子効率と応答時間を定量的に求め、その優劣を比較した。その結果、四元層厚と接合深さを最適に選んだアーブルヘテロ構造光ダイオードが最も高い量子効率をもつこと、およびその最適な接合深さおよび四元層厚はほとんど四元層の光吸収係数( $K_2$ )とキャリヤ拡散長( $L$ )だけの関数であり、 $K_2 = 10^4 \text{ cm}^{-1}$ 、 $L = 2 \mu\text{m}$ のときはそれぞれ $1 \mu\text{m}$ 、 $3 \sim 4 \mu\text{m}$ である、そのときの最大内部量子効率は 84% であることを明らかにした。また、キャリヤ輸送方程式の過渡解よりアーブルヘテロ構造光ダイオードの応答時間は $p-n$ 接合面積が十分小さい場合には少数キャリヤの拡散時間により、接合面積が大きい場合には接合容量と負荷抵抗 $R$ の積である $RC$ 時定数により制限を受けること |     |   |    |      |

# 主 論 文 の 要 旨

|      |     |   |    |      |
|------|-----|---|----|------|
| 報告番号 | ※甲第 | 号 | 氏名 | 酒井士郎 |
|------|-----|---|----|------|

を明らかにした。

## 第3章 InGaAsP/InP フルヘテロ光ダイオード

本研究とほぼ同時にいくつかの報告があつたが、最近の光ファイバが波長  $1.55\text{ }\mu\text{m}$  附近で極低損失を示すにもかかわらず、従来波長  $1.4\sim1.6\text{ }\mu\text{m}$  まで感度をもつ InGaAsP/InP 系光検出器は報告されていなかつた。本章では従来明らかでなかつた波長  $1.4\sim1.6\text{ }\mu\text{m}$  帯にハンドキャップとともに InGaAsP 層の InP 基板上への液相エタキシャル成長条件および成長したウェハから作製したフルヘテロ構造光ダイオードの特性について述べた。本章で明らかにされた結晶成長条件は本章に続く残りすべての章の基盤となるものであり、本論文の根幹をなす部分でもある。本研究で得られた光ダイオードはほとんど最大限界に近い外部量子効率 65% を示し、その感度波長領域も InGaAsP 層の固相比によって可変にできるので光通信用として非常に有望である。

## 第4章 InGaAsP 層中のキャリヤ拡散長と表面再結合速度の測定

InGaAsP 四元結晶はその歴史が浅いことから、その物性、物質定数はあまり明らかではない。本章ではとくに光検出器の設計に必要な物質定数、キャリヤ拡散長 ( $L$ )、キャリヤ拡散係数 ( $D$ )、および表面再結合速度 ( $s$ ) の測定方法と結果について述べた。これらの定数は、スラブの独立子実験（角度研磨した

## 主論文の要旨

|   |     |   |    |      |
|---|-----|---|----|------|
| 報告番号  | ※甲第 | 号 | 氏名 | 酒井士郎 |
| ダブルヘテロエハのレーザ光誘起電流測定と光ダイオードの応答時間測定)の結果を、第2章で導出された式および結果を用いて解析することにより得られた。得られた結果は $L = 1.8 \sim 1.9 \mu\text{m}$ , $D = 2 \sim 3 \text{ cm}^2/\text{sec}$ , $J = 3 \sim 5 \times 10^4 \text{ cm/sec}$ であり、四元層のバンドギャップエネルギー $0.86 \sim 0.95 \text{ eV}$ の範囲では、これらの値に四元層の固相比依存性は見られなかった。この表面再結合速度 $v$ の値は InP 上のそれより約 1 行大きく、GaAs 上のそれより約 2 行小さく。 |     |   |    |      |

第5章 InP 陽極酸化膜のレーザおよび光検出器への応用

InP 陽極酸化膜は高い抵抗率をもつてストライプレーザの電流領域制限用絶縁膜として、また透明で最適な屈折率を有する点を利用して光検出器の反射防止膜として応用できる。得られた NOS (Native Oxide Stripe) レーザは最低しきい値電流  $110 \text{ mA}$  ( $1.2 \text{ kA/cm}^2$ ) をもつて低温 ( $168 \text{ K}$ ) で連続発振した。また受光面に酸化膜を形成した光ダイオードは、表面での光反射率約  $28\%$  が約  $6\%$  にまで抑えられた結果、外部量子効率  $82\%$  を示した。従来多く用いられていた  $\text{SiO}_x$ ,  $\text{Si}_x\text{N}_y$  スパッタ膜に比べると陽極酸化膜は、(1) 形成が容易であり、(2) 結晶に与えるダメージが少なくて、(3) 膜厚の制御が容易かつ正確である。また液体中で形成されるので、ほこり等によるビンホールが形成された

# 主論文の要旨

|  |     |   |    |      |
|--|-----|---|----|------|
| 報告番号   | ※甲第 | 号 | 氏名 | 酒井士郎 |
| くい。上のようすは応用に際して必要となる酸化膜の諸特性についても明らかにしていく。  |     |   |    |      |
| 第6章 波長多重光信用発光・受光素子   |     |   |    |      |
| 波長 $1.0 \sim 1.7 \mu\text{m}$ 帯における高性能発光・受光素子が開発されたのち、次に問題になるのは光ファイバをさらに有効に使うための波長多重光通信である。従来、波長多重光通信を行なうため光混合器と分波器を使用する方法が提案されてきた。しかし、この方法は余分な光素子が必要とし、その上その挿入損失も問題となる。そこで本章では波長多重通信をより簡単に行なうための発光・受光素子、すなわち二波長レーザと波長分波機能を有する新型光検出器について論じた。新型波長分割光検出器については、まず理論的にその最適設計を行なった。試作した素子は 60% 以上の外部量子効率と低いクロストーク(漏話)を示した。また試作した二波長光源はその発光スペクトルが注入電流によりコントロールされ、波長多重光信用光源として有用であることを明らかにした。 |     |   |    |      |
| 最後に第7章で本論文全体を総括した。   |     |   |    |      |